アルコールを使った単層カーボンナノチューブの合成技術 丸山 茂夫

東京大学 大学院 工学系研究科 機械工学専攻 〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 TEL: 03-5841-6421 FAX: 03-5800-6983 E-MAIL: maruyama@photon.t.u-tokyo.ac.jp

WWW: http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/index-j.html

1. はじめに

1993 年に NEC の飯島ら[1]によって発見された 単層カーボンナノチューブ(Single-Walled Carbon Nanotubes, SWNTs)は,図1(a)のように炭素原子が 筒状に配列した直径約 1nm 長さは数µm から数十 µm 以上の炭素材料である. この SWNTs に先立っ て同じく飯島[2]によって発見された多層カーボン ナノチューブ(MWNTs)は,図1(c)に示すようにナ ノチューブが入れ子状となった構造である. MWNTs は,従来から工業材料として用いられて きた炭素繊維の究極の形であり,数百 nm 程度か ら数十 nm までの直径の材料が生成されている. 図1(b)はSWNTsがファンデルワールス力によって 束となった構造,図1(d)は,SWNT の内部にフラ ーレン C_{60} がつまったピーポッドとよばれる構造 である.

特に SWNTs は、その直径と巻き方によって金 属や半導体になるなどの電気的特性、極めて強靱 な機械的特性、ダイヤモンドを超える熱伝導特性 などが期待され、ナノテクノロジーの代表的な新 素材として、広範な応用が考えられている[3,4]. 例えば、電界効果トランジスタ(FET)などの電 子素子や究極の電気配線、平面型ディスプレーな どのための電界放出電子源、走査型プローブ顕微 鏡の探針、高熱伝導素子、高強度複合材料、導電 性複合材料や水素吸蔵材などとして利用するため の応用研究が活発に行われている. SWNTs は、従来、レーザーオーブン法[5]やアーク放電法[6]によって生成されてきた. 集光したレ ーザー光やアーク放電の高エネルギーで黒鉛とわ ずかに添加した触媒金属原子を蒸発させて、適当 な冷却条件で炭素が再結合する際に、SWNTs が生 成される. ところが、レーザーやアーク放電の生 成装置は、どうしても高価となり、大量合成には 向いていない. 最近では、すでに工業レベルで大 量生成されている炭素繊維や多層ナノチューブと 同じように、触媒化学気相反応法(CVD 法)や担持



図1 カーボンナノチューブの分子構造 (a) 単層カーボンナノチューブ,(b) 単層カーボン ナノチューブの束(バンドル),(c) 多層カーボ ンナノチューブ,(d) ピーポッド



触媒 CVD 法による生成する方法がいろいろ試み られている[7,8]. 単層ナノチューブを生成するキ ーとなるのは数ナノメートルの金属微粒子を触媒 として活用することにあると考えられており, 鉄・コバルト・モリブデンなどの金属微粒子をア ルミナ,シリカ,マグネシアやゼオライトなどに 担持して,炭化水素を高温で反応させる方法が一 般的である[7]が,高純度の単層ナノチューブの生 成は容易でない. Smalley らは,高温(約 1000℃)・ 高圧(数十気圧)の一酸化炭素を炭素源とする HiPco と呼ばれる方法で[8],アモルファスカーボ ンが混入しない単層ナノチューブの生成を実現し, 本格的な大量生産を進めているが,多量の金属微 粒子が含まれることと,高温・高圧の一酸化炭素 の取り扱いが容易でない点が問題となっている. 著者らは,最近,今まで用いられてきた炭素供給 源の炭化水素をアルコールにかえると高純度の SWNTs を比較的低温でかつ極めて簡単な装置で 生成できることを明らかとした[9].本報では,こ の新しい SWNTs 生成方法の概要について述べる.

2. 生成装置と生成方法

生成装置の概要を図 2 に示す. 触媒としては, Shinohara らの方法[10]に従い, 鉄とコバルトをゼ オライトに担持して用いた. 具体的には, 触媒金 属 (Fe/Co 担体重量比各 2.5%)を耐熱性の USY ゼオライト (HSZ-390HUA) 上に微粒子状に分散 させるため, 酢酸鉄 (II) (CH₃COO)₂Fe 及び酢酸 コバルト4水和物(CH₃COO)₂Co-4H₂O を USY ゼオ ライトとともにエタノール (ゼオライト 1 g に対 して 40 ml) 中で 10 分間超音波分散させたのち, 80 ℃の乾燥器中で 1 時間乾燥し, 再び 10 分間超 音波分散し, 80 ℃の乾燥器中で 24 時間以上乾燥 させた.

触媒を石英ボートにのせて石英管(直径 27 mm)に入れ,電気炉の中央部に挿入し,アルゴン ガスを流量 200 sccm 以上に保って流しながら,電 気炉温度を設定反応温度まで昇温し,上昇させ,



図3 エタノールを用いた触媒 CVD 法によって生成したままの単層ナノチューブの透過型電子顕微鏡像 (反応温度 800℃)(a) 高倍率,(b) 低倍率.

その後,いったん真空にして,10分程度アルコー ル蒸気を導入するだけの簡単な方法である.

3. 生成された単層カーボンナノチューブ

図3にエタノールを原料ガスとして,電気炉温 度800℃で生成した試料を,"精製処理なしで"そ のまま観察した透過型電子顕微鏡(TEM)像を示 す.図3(a)の中央付近には直径およそ1 nm の SWNTsが一本だけの像が見え,それ以外は図1(b) に示すような束(バンドル)になっている.より 低倍率の図3(b)より,バンドル状のSWNT以外に は,アモルファスカーボン,MWNTs,金属微粒子, 炭素ナノパーティクルなどの副生成物はほとんど 存在しないことが確認される.なお,図3(b)の左 側にはゼオライト粒子壁面が見える.図3(a)は, 現在までに報告された"生成直後"のTEM像の中 で最も高品質なSWNTsのTEM像であると考えら れる.

SWNTs の同定には、ラマン分光法[11]が極めて 有効であることから、エタノールを原料として、 電気炉温度 600℃~900℃の各条件で生成された試 料の"生成直後"のラマンスペクトルを図 4 に示 す.全てのスペクトルにおいて、150~300cm⁻¹付 近のラジアルブリージングモード(RBM)と、炭 素原子の六員環ネットワーク内の格子振動に起因 する 1590cm⁻¹付近の G バンドのピークが存在し、 生成された試料が SWNTs であることが分かる. 1350 cm⁻¹付近のピークは炭素の格子欠陥に起因す る D バンドと呼ばれるピークである.反応温度を 600℃とした場合には、D バンドのピークが比較的 大きくなっており、 TEM 観察でも短い MWNTs やアモルファスカーボンが観察されており、高純 度の生成とは言い難い.

SWNTs の直径の算出には,直径 d (nm)と RBM のラマンシフトv (cm⁻¹) の間の関係式: d = 248/vを用いた[12]. 但し,得られたラマンスペクト ルは共鳴ラマンによるものであり,SWNTs の電子 状態密度が van-Hove 特異性による鋭いピークを持 つことから,カイラリティに依存した一部の SWNTs のみを観察していることに注意する必要



図 4 エタノールから生成した試料のラマン散乱 スペクトル(励起波長 488nm) (A) ラジアルブリージングモード (RBM), (B) 全

体像

がある[13]. レーザーオーブン法で生成された試料 と比較すると,エタノールから作られたチューブ の直径は細く,反応温度が高くなるにつれて,直 径は太くなる傾向がわかる.従来の炭化水素を用 いた触媒 CVD 法によっては,900℃以下の温度で はほとんど単層ナノチューブが生成できないのに 対して,600℃程度までの低温でも純度はともかく 生成が可能であることが明らかとなった.

エタノールを用いた典型的な実験に加えて、メ タノールやプロパノールなどのアルコールを用い た実験や、ジエチルエーテルなどのエーテルを用 いた実験を試みたところ、若干の特性の差異はあ るものの、高純度な SWNTs が生成できた.また、 触媒金属や担持を様々に変化させてみたが、マグ ネシアを担持とした場合や、Coのみや Mo/Coを 担持金属とした場合などにも良好な生成が可能で あった.

4. 生成メカニズム

図5には、分子動力学法シミュレーションで直 径約 1nmの金属微粒子に反応して付着した炭素原 子が SWNTs を生成する過程を計算した結果を示 す[14]. 高温の金属微粒子表面に衝突した炭化水素 は、金属の触媒作用で分解し、炭素原子を表面に 残すと考えられ、適当な条件下ではこれらの炭素 原子がナノチューブとして析出する. 図5では、 ほぼ金属微粒子の直径と対応する SWNTs が成長



図5 分子動力学法シミュレーションによる金属 微粒子からの単層ナノチューブ生成.炭素原子は結 合のみを示す.

し始めているが、このようなシミュレーションを 様々な微粒子サイズ、温度、炭素源濃度について 行うと、炭素の構造のアニーリングよりも早く炭 素源が供給される場合は、アモルファス的に成長 してしまったり、金属微粒子が完全に炭素に囲ま れてしまってそれ以上の炭素供給が不能となって しまう.

ここで、炭化水素に変わってアルコールやエー テル分子が炭素源であると考えると、金属表面で 解離した OH あるいは O ラジカルが、ダングリン グボンドをもつ炭素原子と高温で反応し CO とな って脱離すると考えられる. 適当なレートでこの 反応が起こると考えると、アモルファスカーボン の成長を抑制して、SWNTs のみが成長すると考え られる. このように、アルコールやエーテルを用 いることで、低温領域での SWNTs 生成の阻害要因 であるアモルファスカーボンがその初期段階にお いて除去され、高純度生成が低温条件で可能にな ったものと考えられる.

5. おわりに

アルコールを炭素源とすることで、高純度の SWNTs が比較的低温で生成可能になったことで、 安価な大量合成の道が開けるとともに、単層ナノ チューブの生成温度が 600℃以下となり、アルミ 配線されたシリコン基板への直接合成も可能とな りつつある.

参考文献

- [1] S. Iijima and T. Ichihara, Nature 363 (1993) 603.
- [2] S. Iijima, Nature, 354 (1991), 56.

- [3] M. S. Dresselhaus and G. Dresselhaus, Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic Press, New York, (1996).
- [4] R. Saito, G. Dresselhaus and M. S. Dresselhaus, Physical Properties of Carbon Nanotubes, Imperial College Press, London, (1998).
- [5] A. Thess, R. Lee, P. Nikolaev, H. Dai, P. Petit, J. Robert, C. Xu, Y. H. Lee, S. G. Kim, A. G. Rinzler, D. T. Colbert, G. E. Scuseria, D. Tománek, J. E. Fischer, R. E. Smalley, Science 273 (1996) 483.
- [6] C. Journet, W. K. Maser, P. Bernier, A. Loiseau,M. L. de la Chapelle, S. Lefrant, P. Deniard, R. Lee, J. E. Fisher, Nature 388 (1997) 756.
- J.-F. Colomer, C. Stephan, S. Lefrant, G. V. Tendeloo, I. Willems, Z. Konya, A. Fonseca, Ch. Laurent, J. B. Nagy, Chem. Phys. Lett. 317 (2000) 83.
- [8] M. J. Bronikowski, P. A. Willis, D. T. Colbert, K. A. Smith, R. E. Smalley, J. Vac. Sci. Technol. A 19 (2001) 1800.
- [9] S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi and M. Kohno, Chem. Phys. Lett., 360 (2002), 229.
- [10] K. Mukhopadhyay, A. Koshio, N. Tanaka, H. Shinohara, Jpn. J. Appl. Phys. 37 (1998) L1257.
- [11] A. M. Rao, E. Richter, S. Bandow, B. Chase, P. C. Eklund, K. A. Williams, S. Fang, K. R. Subbaswamy, M. Menon, A. Thess, R. E. Smalley, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, Science 275 (1997) 187.
- [12] A. Jorio, R. Saito, J. H. Hafner, C. M. Lieber, M. Hunter, T. McClure, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 1118.
- [13] H. Kataura, Y. Kumazawa, Y. Maniwa, I. Umezu,S. Suzuki, Y. Ohtsuka, Y. Achiba, Synth. Met. 103 (1999) 2555.
- [14] Y. Shibuta and S. Maruyama, in preparation.